

***Judul:***

Distribusi ketebalan lapisan tipis indium tin oxide (ITO) dengan proses DC magnetron sputtering

***Pengarang/Penulis:***

Simatupang, Rondang, author

***Subjek:***

Composite materials

***Nomor Panggil:***

S28565

***Penerbitan:***

Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)